MYCRONIC

<プレスリリース>

2026年11月6日

半導体用マスク描画装置 SLX を受注

Mycronic AB（マイクロニック、本社：スウェーデン、日本法人：マイクロニックテクノロジーズ株式会社、東京都調布市、代表取締役社長：呉 健治）は本日、フォトマスク描画装置 SLX をアジア地域の顧客から受注したことを発表しました。同顧客が SLX を導入するのは今回が初めてです。受注金額の価格帯は 400～500 万 US ドルで、2027 年第 1 四半期に納入予定です。

レーザーマスク描画装置 SLX は、半導体業界で需要が高まっているフォトマスクに対応するとともに、老朽化した装置の置き換えおよび近代化のサイクルをサポートします。半導体製造におけるフォトマスクの大半がレーザーマスク描画装置によって描画されており、その位置づけは今後更に重要になると言えます。エネルギー効率の良い最新の半導体用マスク描画装置 SLX は、マイクロニックのディスプレイ用マスク描画装置と同じ技術をベースにしています。

マイクロニック 描画装置担当上級副社長 Mikael Wahlsten のコメント：
「お客様が、主に先端パッケージング分野でより高度なアプリケーションへ展開するため、SLX のエントリーモデルを選択いただいたことを大変嬉しく思います。」

マイクロニックの PG 事業部は、ディスプレイ製造および半導体製造向けに、マスク描画装置、座標測定装置、検査装置、修正装置を提供しています。

＊＊＊本件に関するお問い合わせ先＊＊＊

マイクロニックテクノロジーズ株式会社
広報担当　梁瀬　恵美子
Tel:　042-433-9400　　Fax:042-443-0015
E-mail: info_jp@mycronic.com

Mycronic AB
Sven Chetkovich, Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-mail: sven.chetkovich@mycronic.com

Mycronic AB について

Mycronic AB はエレクトロニクス産業において高い精度と柔軟性を必要とする製造装置の開発、製造、販売を行っているスウェーデンのハイテク企業です。本社はストックホルム北の Täby にあり、中国、フランス、ドイツ、日本、シンガポール、韓国、オランダ、イギリス、アメリカ、ベトナムに現地子会社を持ちます。ホームページ：www.mycronic.com